

チューニングが必要な工程を利用する場合(非公開)

装置番号	施設名称	設置場所	装置分類	共用施設等 使用料	技術補助費	技術代行費
				(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)
CRAVITY001	i線ステッパー	CR1 イエロールーム	リソグラフィー装置	10,000	15,700	16,500
CRAVITY002	コータデベロッパ(本体)	CR1 イエロールーム	リソグラフィー装置	9,000	14,700	15,500
CRAVITY003	セミオートデベロッパ	CR1 イエロールーム	リソグラフィー装置	5,000	10,700	11,500
CRAVITY004	ウェハー洗浄装置	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置	7,000	12,700	13,500
CRAVITY005	有機洗浄装置A	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置	6,000	11,700	12,500
CRAVITY006	有機洗浄装置B	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置	6,000	11,700	12,500
CRAVITY007	Nb-Alジヨセフソン接合作製装置[In-situ 分析器&オゾン酸化器付]	CR2 クリーンルーム	成膜装置	8,000	13,700	14,500
CRAVITY008	Nb-Alジヨセフソン接合作製装置[標準 型]	CR2 クリーンルーム	成膜装置	8,000	13,700	14,500
CRAVITY009	NbNジヨセフソン素子作製装置	CR2 クリーンルーム	成膜装置	8,000	13,700	14,500
CRAVITY010	マルチターゲット(六源)スパッタ装置	CR3 クリーンルーム	成膜装置	8,000	13,700	14,500
CRAVITY011	絶縁膜作製装置	CR3 クリーンルーム	成膜装置	8,000	13,700	14,500
CRAVITY012	TEOS-CVD	CR3 クリーンルーム	成膜装置	10,000	15,700	16,500
CRAVITY013	反応性イオンエッチング装置Samco-I	CR2 クリーンルーム	成膜装置	7,000	12,700	13,500
CRAVITY014	反応性イオンエッチング装置Samco-II	CR2 クリーンルーム	成膜装置	7,000	12,700	13,500
CRAVITY015	反応性イオンエッチング装置Samco-III	CR2 クリーンルーム	エッチング装置	5,000	10,700	11,500
CRAVITY016	反応性イオンエッチング装置(Ulvac)	CR2 クリーンルーム	エッチング装置	7,000	12,700	13,500
CRAVITY017	ICP型反応性イオンエッチング装置	CR2 クリーンルーム	エッチング装置	7,000	12,700	13,500
CRAVITY018	アッシング装置	CR2 クリーンルーム	表面処理装置	4,000	9,700	10,500
CRAVITY019	イオンミリング装置	CR3 クリーンルーム	ミリング装置	6,000	11,700	12,500
CRAVITY020	酸系ウェットエッチング装置	CR1 イエロールーム	エッチング装置	5,000	10,700	11,500
CRAVITY021	高温熱処理装置(RTA)	CR3 クリーンルーム	測定装置	6,000	11,700	12,500
CRAVITY022	オートプローバ	CR2 クリーンルーム	測定装置	5,000	10,700	11,500
CRAVITY023	マニュアルプローバ	CR3 クリーンルーム	測定装置	3,000	8,700	9,500
CRAVITY024	シート抵抗測定装置	CR3 クリーンルーム	測定装置	3,000	8,700	9,500
CRAVITY025	ナノサーチ顕微鏡	CR3 クリーンルーム	測定装置	7,000	12,700	13,500
CRAVITY026	レーザー顕微鏡	CR3 クリーンルーム	測定装置	7,000	12,700	13,500
CRAVITY027	α ステップ	CR3 クリーンルーム	測定装置	3,000	8,700	9,500
CRAVITY028	CMP1	CR1 一般実験室	表面処理装置	5,000	10,700	11,500
CRAVITY029	CMP2	CR1 一般実験室	表面処理装置	5,000	10,700	11,500
CRAVITY030	ダイシング装置1	CR1 一般実験室	加工装置	5,000	10,700	11,500
CRAVITY031	ダイシング装置2	CR1 一般実験室	加工装置	5,000	10,700	11,500

標準レシピを利用する場合(非公開)

装置番号	施設名称	設置場所	装置分類	共用施設等 使用料	技術補助費	技術代行費
				(円/枚)	(円/枚)	(円/枚)
CRAVITY001	i線ステッパー	CR1 イエロールーム	リソグラフィー装置	0	0	0
CRAVITY002	コータデベロッパ(本体)	CR1 イエロールーム	リソグラフィー装置	0	0	0
CRAVITY003	セミオートデベロッパ	CR1 イエロールーム	リソグラフィー装置			
CRAVITY004	ウェハー洗浄装置	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置	0	0	0
CRAVITY005	有機洗浄装置A	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置			
CRAVITY006	有機洗浄装置B	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置	0	0	0
CRAVITY007	Nb-Alジョセフソン接合作製装置[In-situ 分析器&オゾン酸化器付]	CR2 クリーンルーム	成膜装置			
CRAVITY008	Nb-Alジョセフソン接合作製装置[標準 型]	CR2 クリーンルーム	成膜装置	6,400	10,960	11,600
CRAVITY009	NbNジョセフソン素子作製装置	CR2 クリーンルーム	成膜装置			
CRAVITY010	マルチターゲット(六源)スパッタ装置	CR3 クリーンルーム	成膜装置	6,400	10,960	11,600
CRAVITY011	絶縁膜作製装置	CR3 クリーンルーム	成膜装置			
CRAVITY012	TEOS-CVD	CR3 クリーンルーム	成膜装置	8,000	12,560	13,200
CRAVITY013	反応性イオンエッチング装置Samco-I	CR2 クリーンルーム	成膜装置			
CRAVITY014	反応性イオンエッチング装置Samco-II	CR2 クリーンルーム	成膜装置	0	0	0
CRAVITY015	反応性イオンエッチング装置Samco-III	CR2 クリーンルーム	エッチング装置			
CRAVITY016	反応性イオンエッチング装置(Ulvac)	CR2 クリーンルーム	エッチング装置	0	0	0
CRAVITY017	ICP型反応性イオンエッチング装置	CR2 クリーンルーム	エッチング装置	0	0	0
CRAVITY018	アッシング装置	CR2 クリーンルーム	表面処理装置	0	0	0
CRAVITY019	イオンミリング装置	CR3 クリーンルーム	ミリング装置	0	0	0
CRAVITY020	酸系ウェットエッチング装置	CR1 イエロールーム	エッチング装置			
CRAVITY021	高温熱処理装置(RTA)	CR3 クリーンルーム	測定装置	96	278	304
CRAVITY022	オートプローバ	CR2 クリーンルーム	測定装置	240	696	760
CRAVITY023	マニュアルプローバ	CR3 クリーンルーム	測定装置	600	1,740	1,900
CRAVITY024	シート抵抗測定装置	CR3 クリーンルーム	測定装置			
CRAVITY025	ナノサーチ顕微鏡	CR3 クリーンルーム	測定装置			
CRAVITY026	レーザー顕微鏡	CR3 クリーンルーム	測定装置			
CRAVITY027	αステップ	CR3 クリーンルーム	測定装置			
CRAVITY028	CMP1	CR1 クリーンルーム	表面処理装置			
CRAVITY029	CMP2	CR1 クリーンルーム	表面処理装置			
CRAVITY030	ダイシング装置1	CR1 クリーンルーム	加工装置	2,000	4,280	4,600
CRAVITY031	ダイシング装置2	CR1 クリーンルーム	加工装置			